(11)特許番号

(45)発行日 平成14年3月25日(2002.3.25)

(P3268913) (24) 登録日 平成14年1月18日(2002.1.18)

(51) 1nt. Cl. 7	識別記号	FΙ
A61K 47/34		A61K 47/34
C08G 65/321		C08G 69/10
69/10		65/32

請求項の数5 (全6頁)

(21)出顧番号	特顯平5-261125	(73)特許権者	000004086
			日本化薬株式会社
(22)出顧日	平成5年10月19日(1993,10,19)		東京都千代田区富士見1丁目11番2号
(00) (00)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(73)特許権者	591265312
(65)公開番号	特開平6-206832	(10) (12)	桜井 靖久
(43)公開日	平成6年7月26日(1994.7.26)		東京都杉並区永福3-17-6
審査請求日	平成12年6月2日(2000.6.2)	(73)特許権者	396020800
		(13) 19 01 12 13	科学技術振興事業団
(31)優先権主張番号		ľ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(32)優先日	平成4年10月27日(1992.10.27)		埼玉県川口市本町4丁目1番8号
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	横山 昌幸
			千葉県松戸市新松戸3-170、MBSハ
			イツB-201
	•	(74)代理人	100062007
			弁理士 川口 義雄 (外2名)
		審査官	今村 玲英子
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高分子担体

(式中、R. は低級アルキル基又は水素を表し、R. は 結合基を表し、R、はメチレン基又はエチレン基を表 し、R、は低級アルキル基あるいは芳香族炭化水素基を 10 【請求項3】 R、がメチル基である請求項1又は2記 表す。nは5~1,000、mは2~300、xは0~ 300の整数を示すが、xはmより大きくないものとす る。)

【請求項2】 請求項1の式(1)のカルポキシル基に 疎水性物質が反応して結合しているプロック共重合体又 はその塩からなる、ミセル形成能の優れた薬物運搬体と なる高分子担体。

載の高分子担体。

【請求項4】 R, が炭素数2~4のアルキレン基であ る請求項1、2又は3記載の高分子担体。

【請求項5】 R、がメチル基である苛求項1、2、3 又は4記載の高分子担体。

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【産業上の利用分野】本発明は、薬物を運搬する際に使用できる高分子担体に関する。

3

[0002]

【従来の技術】ミセル形成性両親様性ブロック共重合体 は公知であるが、多くの場合構造の不明確なものが多 く、製造過程でのブロック共重合体どうしの反応により 多くの副反応物が生じ、期待する構造の薬物運搬体が得 られないことがあった。

[0003]

【発明が解決しようとする観題】本発明は、プロック共 重合体のポリアミノ酸構造部分に疎水性物質を結合する 場合に、プロック共重合体間の望ましくない結合をさけ ることができる高分子担体及び、該高分子担体に疎水性 物質を結合させた高い溶解性を持つミセル形成能の優れ た薬物運搬体となる高分子担体を提供することを目的と する。

[0004]

【顧題を解決するための手段】本発明者らは、従来のミ セル形成性両額媒性プロック共富合体を作数する際の問題を解決するために税達検討した結果、特定の構造を有 するプロック共富合体に確か性物質等を結合させるに際 し、あちかじめプロック共富合体の不識アラン基を修飾 することにより、プロック共富合体とうしの結合をさけ 10 ることが出来、活解性の向上したミセル形成性媒物運搬 体が得られることを見いだした発明を手成した。

【0005】即ち、本発明は、(1) 式(1)の構造 又はその塩構造を有するプロック共重合体からなる高分 子相体。

[0006] [化2]

【0007】(式中、R、は低級アルキル番又は水素を表し、R、は純合基を表し、R、はメチレン薬ではエチレン基を表し、R、はメチル基等の低級アルキル番あるいはフェニル基等の汚雪族炎化水素基を表す。nは5~1,000、mは2~300、xは0~300の整数を示が、xはmより大きくないものとする。)(2)上配(1)の式(1)のカルボキシル基に減水性物質が反応して結合しているブロック共量合体又はその塩からなる。ミセル系統領の優が表現実験体。30となる高分子担体、(3) R、がメチル基である上配(1)又は(2)記載の高分子担体、(4) R、が竣業数2~40アルキレン基である上配(1)、(2)又は(3)記載の高分子担体、(5) R、がメチル基である上配(1)、(2)又は(3)記載の高分子担体、(5) R、がメチル基である上配(1)、(2)

[0008] 本発明によれば、高分子担体のカルボキシル基に疎水性如質を結合する際に高分子担体間の望ましくない結合反応を避けることが出来、その結果高い溶解性を持つミセル形成能の優れた薬物運搬体を得ることが 40できる。

(できる。 [0000]以下、本発明について詳細に説明する。 [0010]塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩等 のアルカリ金属塩等が挙げられ、特に限定されない。 [0011]本発明の高分子担体は、水路性である展り その分子量は特に限定されないが、好ましては1000 ~100000、特に好ましくは5000~50000 である。プロック共富合体中のポリエチレングリコール 構造部分とポリアミノ酸構造部分の割合は流分子担体の 水溶性が保入れる限り特に限定されないが、好ましくは50 1:0. $1\sim10$ (重量比)、特に好ましくは1:0. $2\sim5$ (重量比) である。

【0012】前記式(1)の高分子担体において、R. は低級アルキル基又は水素を表すが、好ましいものはメ チル基である。また、R, は本発明の高分子担体の水溶 性を損なわない限り特に限定されず、ポリエチレングリ コール構造部分の末端にポリアミノ酸構造部分を形成さ せる際、ポリエチレングリコール構造部分を構成するこ とになる化合物の末端を該形成に適した構造に変換させ るために使用した方法及び化合物に対応した維治をと り、例えばメチレン基 (- CH: -)、エチレン基 (-CH, CH, -)、プロピレン基 (-CH (CH,) C H: -)、トリメチレン基 (-CH: CH: CH 一)、イソプチレン基(-CH, CH(CH,) CH , 一) 等の炭素数1~8、好ましくは、炭素数2~4の アルキレン基等が挙げられるが、特に限定されない。 【0013】R。は、高分子担体の水溶性を構なわない 限り特に限定されず、低級アルキル基やフェニル基など があげられるが、特に好ましいものはメチル基である。 又、nは5~1.000であるが、好ましくは15~4 00であり、mは2~300であるが、好ましくは10 ~100であり、xは0~300であるが、好ましくは 0~100である。

[0014] 高分子担体は種々の方法により製造することが出来る。例えば次のようにして製造することができる。即ち、ポリエチレングリコール構造部分を構成することになる化合物の末端を必要により変性する。この変性は、公知の方法によって行うことができ、例えば水酸基をデミメ馬に変換する方法として、エチレンイミンを

反応させる方法、アクリロニトリルやメタアクリロニトリルをマイケル付加後、ニトリル基を還元しアミノ基に 変換する方法、水酸基をハロゲン基に置換した後、エタノールアミン等のアルコールアミンを反応する方法、又 水酸基を直接ニトリル基に変換後、還元しアミノ基に変換する方法等で行うことが出来る。ポリエチレングリコール構造部分を構成することになる化合物文はアンペラギン酸又はアスパラギン酸又はその誘導体のモノマーを反応させブロック共重合体を得

[0015] その後プロック共重合体中のアミノ基に種々の保護基を導入して修飾する。アミノ基への保護基の 環系は公型の力法に埋じて行うことが出来、例えば、塩 化アセチル等の酸ハロゲン化物又は無水酢酸等の酸無水 物を用いたアシル化による方法、アミンとアルデヒドと の反応でシッフ塩基を生成させた後シッフ塩基を立 方法、ハロゲン化アルキルを用いたアルキル化による 方法、アミンに二重結合を持つ化合物を付加する方法、 エボキン化合物を用いた開棄付加反応による方法等が挙 げられる。

【0016】アミノ基を依飾する保護基としては、メチ ル基、エチル基、プロビル基、アセチル基、ベンゾイル 基等公知の方法で導入可能な種々のものが挙げられる。 【0017】その後カルポキシル基に保護基を含むもの は保護基を除去することにより前記(1)の高分子担体 が得られる。保護基を除去する方法は、アルカリによる 方法、酸による方法及び還元法で可能である。アルカリ 法で用いるアルカリ性物質としては、カセイソーダ、カ セイカリ、ヒドラジン、アンモニア等通常のアルカリ性 物質を用いることが出来る。酸法で用いる酸性物質とし 30 ては、トリフルオロメタンスルホン酸、メタンスルホン 酸、トリフルオロ酢酸、酢酸、ギ酸、フッ化水素酸、臭 化水素酸、塩化水素酸等の通常の酸性物質を用いること ができる。又副反応を防止するため、アニソール、チオ アニソール、m-クレゾール、o-クレゾール等を加え ることも出来る。還元法としては、接触還元法、接触水 素移動還元法等一般的な方法を用いることが出来る。こ のようにして得られる前記(1)の高分子担体に疎水性 物質を結合させることによりミセル形成性薬物運搬体 (前配(2)の高分子担体)が得られる。

[0018] 前紀(1)の高分子担体のカルボキシル基 に反応させる疎水性物質としては、芳香族アミン、脂肪 族アミン、芳香族アルコール、脂肪族アルコール、芳香 族チオール、脂肪族チオール等が挙げられるが、アドリ アマインン、ゲウノマインン、エトボンド等の蒸剤を疎 放性物質として用いることもできる。これもの強水性物 質はカルボキシル基と反応し、エステル結合又はアミド 結合等を形成することによりプロック共組合体に結合す る。これらの反応は、公知のエステル化又はアミド化等 の常法に従って行なうことができる。

【0019】例えば、前記(1)の高分子担体にアミド 結合で疎水性物質を結合させる際、反応はベプチド結合 生成法として知られる常法に準じて行うことができる。 例えば、酸ハロゲン化物法、酸無水物法、カップリング 法等が使用できるが、縮合剤を使用するカップリング法 が望ましい。縮合剤としては、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド(EDC)、 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カル ポジイミド塩酸塩(EDC. HC1)、ジシクロヘキシ 10 ルカルポジイミド (DCC) 、カルポニルジイミダゾー ル (CDI)、1-エトキシカルポニル-2-エトキシ -1. 2-ジヒドロキシキノリン (EEDQ)、ジフェ ニルホスホリルアジド (DPPA) 等が使用できる。縮 合剤は、疎水性物質に対して0.5~20倍モル用いる のが好ましく、特に1~10倍モル用いるのが好まし い。またこの際、N-ヒドロキシサクシンイミド(HO NSu)、1-ヒドロキシペンゾトリアゾール(HOB t)、N-ヒドロキシ-5-ノルポルネン-2, 3-ジ カルボン酸イミド (HONB) 等を共存させてもよい。 【0020】疎水性物質の使用量は特に限定されない が、通常前記(1)の高分子担体のカルボキシル基1当 量に対し、0.1~2モル用いる。

[0021] 総合反応は溶媒中で行うのが好ましく、溶 能としては、例えば、N、N・ジメチルホルムアミド (DMF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ジオ キサン、テトラヒドロフラン (THF)、水及びそれら の混合溶媒等階々のものが使用でき、特に限定されないが、適常物配

- (1) の高分子担体に対して1~500重量借用いる。 00021 結合反応は、-10~40℃で行うのが好ましく、特に、-5~30℃で行うのが好ましい。反応は2~48時間行えば十分である。 [0023] 例えば上記のようにして得られる前配
 - (2) の高分子担体において、 疎水性物質は前記(1) の高分子担体において、 疎水性物質は前記(1) の高分子担体の全カルボキシル基の1%以上のカルボキシル基と反応し結合していることが好ましく、 特に5% 以上のカルボキシル基と反応し結合していることが好ま
- [0024]以下に、ボリエチレングリコール構造部分 40 とポリアスパラギン酸構造部分とからなるブロック共重 合体で、ポリアスパラギン酸構造部分の末端のアミノ基 をアセチル基で修飾した高分子担体を例にとり、その合 成法を群しく述べる。

[0025] この高分子担称の合成は、以下の反応式に 示すごとくβーペンジルーLーアスパルテートートカ ルボン酸無水物(BLA-NCA)を、片末端にメトキ シ基を有し、他の片末端に3-アミノプロピル基を有す るポリエチレングリコール(PEG-NH,)(好まし くメチルオンムアミド、ジメチルスルホキシド、ジオキサ 50メチルカルカアミド、ジメチルスルホキシド、ジオキサ ン、クロロホルム、テトラ・ドロフラン、アセトニトリル等の高線中で開選合させ、ポリエチレングリコールーポリ(βーベンジルートーアスパルテート)プロック 共重合体(PEGーPBLA)を得、次いでこの宣合路線に無水酢酸とビリジン、トリエチルアミン等の第三級 アミンを加まる場のアミノをを変せて外患で修飾し、ポリエチレングリコールーポリ (βーベンジルートーアスパルテート)プロック共重合体トーアセチル化物 (PEGーPBLAーAcのペンジルエステルを加水分解してポリエチレング 10 リコールーポリアステインを加水分解してポリエチレング 10 リコールーポリアステインを加水分解してポリエチレング 10 リコールーポリアステイン酸プロック共重合体トーアセチル化物 (PEGーP(Asp.) - Acp.) ***

また末端のアミノ基の修飾は、ポリエチレングリコールーポリ (βーペンジルーレーアスパルテート) ブロック 東置合体 (PEG PB LA A) を得、次いてのPEG ー PB LA のペンジルエステルを加水分解してポリエチレングリコールーポリアスパラギン酸プロック共業合り (PEG ー P (Asp.))を含体と後、無が関サンチルアミン等の第三級アミンを加え末端のアミノ基をアセチル基で修飾し、ポリエチレングリコールーポリアスパラギン展プロック共運合体)・アセチル化物 (PEG ー P (Asp.)ーAc) を得ることも出来る。[0026]

CH₃ (OCH₂CH₂) OCH₂CH₂CH₂CH₂NH (COCHNH) H CH₂COOCH₂C₆H₅ PEC

CH₃ (OCH₂CH₂) OCH₂CH₂CH₂NH (COCHNH) COCH₃
CH₂COOCH₃CH,
PEG-PBLA-A

CH₃ (OCH₂CH₂) OCH₂CH₂CH₂NH (COCHNH) (COCH₂CHNH) COCH₃
CH₂COOH
COOH

PEG-P(Asp.)-Ac

[0027] (式中、nは5~1,000、mは2~3 00、xは0~300の整数を示すが、xはmより大き くないものとする。)。

[0028] 本発明の(1)の高分子担体は疎水性物質 を結合させるに際し、高分子担体相互間の望ましくない 結合を防止し高い溶解性を持つ薬物運搬体が得られるも のである。

[0029]

【実施例】次に実施例により本発明を具体的に説明す ス

[0030] 実施例1

β-ベンジル-L-アスパルテート-N-カルポン酸無 水物 (BLA-NCA) 5. 7gをN, N'ージメテル ホルムアミド (DMF) 60mlに熔原する。 片末幅メ トキシ基片末端 3-アミノブロビル基のポリエチレング リコール (PEG-NH,) (分子書5.100) 4. 0gをDMF40mlに溶解し、その溶液をBLA-N CA溶液に加える。得られた溶液を35でに感らながら 40時間重らした。伊PLC分析で重合反応が終了した ことを確認した後、無水酢酸50ml、ピリジン2.5 gを加え整理で2時間反応する。反応混合物をイソプロ ビルエーデル2リットルに消下して洗剤したがマーを 濾過で回収し、イソプロビルエーデルで洗浄したが後に真 空乾燥してポリエチレングリコールーポリ(βーペンジ ルーLーアスバルデート)プロック共重合体トプセチ ル化物(PEG-PBLA-Ac)8.03gを得た。 H-NMR(CDC),+CH,OD)分析によりN-でモチル番のメチルプロトン(2.01ppm)と片末 端メトキシ基のメチルプロトン(3.35ppm)との ピーク比よりアミノ基が完全にアセチル落で修飾されて いることを確認した。

[0031] PEG-PBLA-Ac 7. 0g&0.

5 N水酸化ナトリウムに懸濁しながら室温でペンジルエ ステルを加水分解する。PEG-PBLA-Acが溶解 した後、酢酸でpHを酸性とし、透析膜(分画分子量= 1.000) を用いて水中で透析する。膜内の溶液を凍 結乾燥してポリエチレングリコールーポリアスパラギン 酸プロック共重合体N-アセチル化物(PEG-P(A sp.)-Ac) 4.44g (収率79%) を得た。H - NMR(D: O)分析によりN-アセチル基のメチル プロトン (1.75 ppm) と片末端メトキシ基のメチ 基が完全にアセチル基で修飾されていることを確認し

た。 [0032] 実施例2

B-ベンジル-L-アスパルテート-N-カルボン酸無 水物 (BLA-NCA) 5. 7gをN. N' -ジメチル ホルムアミド (DMF) 60mlに溶解する。片末端メ トキシ基片末端3-アミノプロピル甚のポリエチレング リコール (PEG-NH:) (分子最5, 100) 4. 0gをDMF40mlに溶解し、その溶液をBLA-N CA溶液に加える。重合溶液を35℃に保ちながら40 20 トリウム緩衝液 (pH4.5) 中で3時間透析する。透 時間重合した。HPLC分析で重合反応が終了したこと を確認した後、反応混合物をイソプロピルエーテル2リ ットルに滴下して沈澱したポリマーを濾過で回収し、イ ソプロピルエーテルで洗浄した後に真空乾燥してポリエ **チレングリコールーポリ (β-ペンジルーLーアスパル** テート) プロック共重合体 (PEG-PBLA) 7.9 9g (収率92.1%) を得た。PEG-PBLA7. 0gを0.5N水酸化ナトリウムに懸濁しながら室温で ペンジルエステルを加水分解する。PEG-PBLAが 溶解した後、酢酸で p H を酸性とし、透析膜 (分画分子 30 た。また凍結乾燥品を水に溶解してもミセル状態は良好 最=1.000)を用いて水中で透析する。膜内の溶液 を凍結乾燥してポリエチレングリコールーポリアスパラ ギン酸プロック共重合体 (PEG-P (Asp.)) 4. 44g (収率79%) を得た。PEG-P (As p.) 1.0gを無水酢酸20m1に懸濁しトリエチル アミン2m1を加え室温で10分間反応する。反応後、 酢酸でpHを酸性とし、透析膜(分画分子量=1,00

0) を用いて水中で透析する。膜内の溶液を凍結乾燥し てポリエチレングリコールーポリアスパラギン酸プロッ ク共重合体N-アセチル化物 (PEG-P (Asp.) -Ac) 0.54gを得た。H-NMR (D, O) 分析 によりN-アセチル基のメチルプロトン(1. 75pp m) と片末端メトキシ基のメチルプロトン (3.22p pm)とのピーク比よりアミノ基が完全にアセチル基で 修飾されていることを確認した。

[0033] 実施例3

ルプロトン (3.22ppm) とのピーク比よりアミノ 10 実施例1で得たポリエチレングリコールーポリアスパラ ギン酸プロック共重合体N-アセチル化物 (PEG-P (Asp.) - Ac) 195mgを水0.5mlに溶解 する。ステアリルアミン54mgをDMF5mlに懸満 し、 (PEG-P (Asp.) -Ac) 水溶液を加え る。この混合溶液に1-エチル-3-(3-ジメチルア ミノプロピル) カルポジイミド (EDC) 72μ1、N -ヒドロキシサクシンイミド (HONSu) 28mgを 加え、室温で24時間反応させた。反応混合液を透析膜 (分画分子量=12,000) を用いて0.1M酢酸ナ 析後析出した沈澱を濾過し濾液をADVANTEC U K-50 (分画分子量=50,000) の限外滤過膜で 限外減過して、未反応のステアリルアミンやその他の低 分子物質を除く。水洗と濃縮を繰り返し分子量50,0 0 0 以上のミセル状態のステアリルアミン結合体を得 た。凍結乾燥を行い201mgのステアリルアミン結合 PEG-P (Asp.) -Acを得た。H-NMR分析 によりPEG-P (Asp.) -Acのカルポキシル基 の5%にステアリルアミンが結合していることを確認し で高い水溶性を示した。

[0034]

【発明の効果】本発明の(1)の高分子担体を用いた場 合、そのカルポキシル基に疎水性物質を結合させるに際 し副反応を防止することができ、高い溶解性を有するミ セル形成能の優れた(2)の薬物運搬体が容易に得られ

フロントページの続き

(72) 発明者 片岡 一則 千葉県柏市大室1083-4、柏ビレジ141

(72)発明者 買野 光夫

(72)発明者

千葉県市川市国府台6-12-12

東京都杉並区永福3-17-6 (72) 発明者 ▲祭▼藤 降

桜井 靖久 **群馬県前橋市下川町45-3** (72) 発明者 福島 重人

群馬県高崎市岩鼻町239

町田 芽久美 (72)発明者 埼玉県深谷市上野台36-3

(72)発明者 山田 好美

群馬県多野郡新町1393-2

(72)発明者 植原 降治

群馬県高崎市岩鼻町239

(56)参考文献 特開 平2-300133 (JP, A)
Makromol. Chem., Ra
pid Commun., Vol. 8,
No. 9 (1987), p. 431-435

(58) 調査した分野(Int.Cl.', DB名) A61K 47/34 CA (STN) REGISTRY (STN)